

[首页](#)[研究所概况](#)[机构设置](#)[科学研究](#)[科研队伍](#)[国际合作](#)[研究生教育](#)[党建文化](#)[科学传播](#)[信息公开](#)

科学研究

[• 科研进展 >](#)[• 学术交流 >](#)[• 重大项目 >](#)[• 获奖 >](#)[• 论文 >](#)[• 专著 >](#)[• 专利 >](#)

专利

[首页](#) > [科学研究](#) > [专利](#)

专利名称:	一种插层型金属氧化物抗菌剂的制备方法
专利类别:	发明专利
申请号:	CN202010898836.3
申请日期:	20200831
其他发明人:	黄宇;高琴;姜柳;王震宇;曹军骥
专利授权日期:	20210611

=== 政府部门 ===

=== 科研机构 ===

=== 相关单位 ===

